Изгибный резонансный датчик магнитного поля с наибольшим генерируемым магнитоэлектрическим напряжением

© Г.С. Радченко, М.Г. Радченко

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону Научно-исследовательский институт физики Южного федерального университета, Ростов-на-Дону Ростовский филиал Московского государственного технического университета гражданской авиации, Ростов-на-Дону E-mail: grig1980@mail.ru

Поступило в Редакцию 31 января 2014 г.

Теоретически описан изгибный магнитоэлектрический (МЭ) сенсор с наибольшим генерируемым напряжением. На основе развитой модели строится частотная зависимость МЭ-коэффициента. Прогнозируется оптимальная толщина пьезокерамики для повышения выходного напряжения более чем в два раза. Обнаружен эффект антирезонансного подавления колебаний в области третьего изгибного резонанса на частоте 95 Hz.

В настоящее время развитие современной техники резонансных датчиков невозможно без физического моделирования их эффективного отклика. Это делает необходимым построение физических моделей, адекватно описывающих физические процессы в таких приборах. В данной работе рассматривается изгибный резонансный датчик магнитного поля, недавно созданный экспериментально в работе [1]. Авторами устройства [1] был достигнут наибольший из экспериментально полученных МЭ-коэффициентов, равный 16000 V/(cm · Oe). Отметим, что до сих пор рекордным значением МЭ-коэффициента по напряжению в композитных материалах было значение 751 V/(cm · Oe) [2]. Экспериментальное получение столь колоссальных величин говорит о том, что описываемый прибор пригоден для практического применения в отсутствие подмагничивающего поля. Полное моделирование деформационных полей в изгибных пьезодатчиках на различных частотах содержится в монографии [3]. Однако до сих пор в литературе отсут-

19

2*

05

ствовали аналитические модели, описывающие работу МЭ-датчиков [1] на основе [3,4]. Все это стимулировало данное исследование.

Рассмотрим сенсор [1] (рис. 1 из [1]) в трехмерной системе координат. На правом краю пластины под действием приложенного магнитного поля возникает магнитомеханический (MM) момент, что приводит к динамической деформации (колебаниям) структуры. Зажатый левый край прибора совместим с началом координат, ось *х* направим по длине прибора, ось *у* по ширине, а ось *z* по толщине структуры. Начало координат выберем в геометрическом центре зажатого левого края металлической пластины. Основным дифференциальным уравнением для меняющейся во времени изгибной деформации будет (1) [3,4] записанное ниже:

$$\frac{\partial^4 z}{\partial x^4} + \frac{\rho^* F^*}{Y^* J_v^*} \frac{\partial^2 z}{\partial t^2} = 0.$$
 (1)

Здесь z — величина поперечного изгиба, t — время, ρ^* , F^* , Y^* и J_y^* — эффективные плотность, площадь, модуль Юнга и осевой момент инерции поперечного сечения структуры. Исходя из геометрии сечения [1], эффективной осевой момент инерции сенсора будет равен

$$J_{y}^{*} = 2 \frac{h_{p}^{3} w_{p}}{3} + \frac{h_{m}^{2} w_{p} h_{p}}{2} + \frac{h_{m}^{3} w_{m}}{12}.$$

Здесь h и w есть толщины и ширины металлической пластины (нижний индекс m) и пьезоэлектрических слоев (нижний индекс p) соответственно. Эффективный модуль Юнга вычисляется методом усреднения по объему сечения сенсора.

Решением уравнения (1) является функция (2) продольной координаты x и времени t:

$$z(x,t) = (A\sin(ax) + B\cos(ax) + C\sin(ax) + Dch(ax))\sin(\omega t).$$
(2)

Величина a равна $(\frac{\rho^* F^*}{Y^* J^*_*}) \omega^{0.5}$. Также в (2) A, B, C и D есть константы.

Исходя из геометрии [1], граничными условиями для (2) являются следующие соотношения:

1) при x = 0 z = 0; $\frac{dz}{dx} = 0$ (условие отсутствия изгибных деформации и углового отклонения зажатого края прибора);

2) при $x = l_m$ (l_m есть длина металлической пластины) $\frac{d^2z}{dx^2} = \frac{JVH}{T^*J_y^*}$ (связь кривизны структуры с ММ-моментом); $\frac{d^3z}{dx^3} = 0$ (условие отсутствия поперечной силы из-за вертикального расположения прибора

в [1]); здесь J — намагниченность магнита, равная в [1] 1.1 Т, V — объем магнита, H = 0.05 Ое есть амплитуда величины приложенного магнитного поля.

Из граничных условий получается решение для функции z(x, t). В полном соответствии с динамическими решениями [3,4] для зажатой с одного края структуры дисперсионное уравнение будет выглядеть так:

$$\operatorname{ch}(al_m)\cos(al_m) = -1. \tag{3}$$

Наименьший корень данного уравнения $al_m = 1.875$ соответствует частоте основного тона, которая равна 5 Hz [1]. Отсюда определяем эффективную величину $\frac{\rho^* F^*}{Y^* J_y^*}$ всей структуры для дальнейших расчетов.

Основные уравнения пьезоэффекта могут быть записаны следующим образом:

$$S_1(x) = T_1(x)/Y^* + d_{31}E_3(x),$$

$$D_3(x) = d_3T_1(x) + \varepsilon_{33}E_3(x).$$
(4)

Здесь $S_1(x) = -Z \frac{d^2 z(x,t)}{dx^2}$ есть кривизна сенсора, функции $T_1(x)$ и $E_3(x)$ являются генерируемым продольным механическим напряжением и электрическим полем, d_{31} и ε_{33} — это пьезомодуль и диэлектрическая проницаемость пьезоэлектрика, Z — есть поперечная координата. Основным граничным условием [5] является равенство нулю электрической индукции на границе раздела "пьезоэлектрик—воздух" $D_3|_{z=h_p} = 0$ [5]. Подставляя в (4) выражение для деформации образца через найденную функцию z(x, t) и усредняя по коодинате x, получаем итоговое выражение (5) для эффективного генерируемого напряжения:

$$U = -\frac{2}{l_p} \frac{d_{31}Y^*(h_p)^2}{\varepsilon_{33} - (d_{31})^2 Y^*} \frac{dz}{dx} (l_p).$$
(5)

На рис. 1 изображена расчетная зависимость МЭ-коэффициента по напряжению от частоты приложенного магнитного поля согласно параметрам [1]. Видно, что в окрестности первого резонанса [1] результаты в 1.6 раза занижены по сравнению с экспериментом [1]. Это связано с тем, что в настоящей модели не учитываются магнитострикционная деформация магнита и его магнитная проницаемость как факторы, влияющие на величину ММ-момента. Из рис. 1 видно, что на частоте 95 Hz в районе 3-го изгибного резонанса наблюдается антирезонанс.



Рис. 1. Частотная зависимость расчетного МЭ-коэффициента по напряжению МЭ-сенсора из [1] при параметрах [1] в области частот изгибных резонансов.



Рис. 2. Зависимость расчетного генерируемого МЭ-коэффициента (кривая I) и МЭ-напряжения (кривая 2) сенсора магнитного поля [1] от толщины пьезоэлектрического слоя. Параметры для расчетов (кроме h_p) представлены в [1]. Частота приложенного магнитного поля равна 5 Нг.

На рис. 2 изображена зависимость МЭ-коэффициента и генерируемого напряжения от толщины пьезослоя. Из рис. 2 видно, что авторы [1] оптимально подобрали толщину пьезокерамики для получения наибольшего МЭ-коэффициента по напряжению. Однако для получения наибольшего генерируемого напряжения толщина керамики должна быть повышена до $2.25 \cdot 10^{-4}$ m. Это обеспечит увеличение генерируемого напряжения более чем в 2 раза в режиме холостого хода. Как видно из рис. 2, оно может достигать 700–800 V, что является достаточным для широкого практического применения данного сенсора.

На кривых $d_{31}^p(E)$ и $\varepsilon_{33}^p(E)$ при сильных генерируемых полях мы достигаем точки насыщения [6]. Около этой точки диэлектрическая проницаемость, пьезокоэффициент и модули упругости практически не зависят от величины поля и близки к своим значениям в линейной области.

Результаты, полученные в данной статье, могут быть полезны при проектировании высокоэффективных датчиков магнитного поля на основе внешнего МЭ-эффекта.

Авторы благодарны научному руководителю НИИ физики ЮФУ, проф. В.П. Сахненко за постоянный интерес к работе.

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ № 11-02-00484а и Государственной программы поддержки НИР № 2.6173.2011.

Список литературы

- [1] Liu G., Li X., Chen J. et al. // Appl. Phys. Lett. 2012. V. 101. P. 142 904 (1-4).
- [2] Patil D.R., Chai Y., Kambale R.S. et al. // Appl. Phys. Lett. 2013. V. 102.
 P. 062 909 (1-4).
- Ballas R.G. Piezoelectric Multilayer beam bending actuators. Berlin–Heidelberg: Springer Verlag, 2007. 353 p.
- [4] Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. М.: Наука, 1967. 552 с.
- [5] Wu N, Wang Q, Quek S.T. // J. Sound and Vibration. 2010. V. 329. P. 1126– 1136.
- [6] Radchenko G.S. // J. Phys. D: Appl. Phys. 2008. V. 41. P. 055 421 (1-4).